# OpenCascade 中的 Thin Plate Spline 插值

许中兴
RISE 团队
智能软件研究中心
中国科学院软件研究所
xuzhongxing@iscas.ac.cn

#### 1 理论背景

OpenCascade 中处理一类带约束的填充曲面生成问题使用的方法是将 其转化成 scattered data interpolation 问题。搜索 scattered data interpolation 可以得到很多文献。OpenCascade 所使用的是基于 Thin Plate Spline 函数的插值方法。

Thin plate spline 函数最早出现在 [1] 中,被称为 surface spline,不过作者没有给出严格的理论基础。值得一提的是,文章的作者 Robert L. Harder 当时是 MacNeal-Schwendler 公司的工程师。如果 MacNeal-Schwendler 这个名字很陌生的话,那么它后来的名字 MSC Software 则是在仿真软件领域众所周知的。这是题外话,按下不表。

Thin plate spline 函数定义如下:

$$\phi(r_i) = r_i^2 log(r_i)$$

这里给出的是文献中的标准形式,这个函数也是 Laplace 方程  $\Delta \phi = c\delta$  的基础解 [2]。在后面对 OpenCascade 源代码的说明中,我们会给出在实现中实际使用的函数形式。

文献 [3] 中给出了严格的理论基础,证明了使用 thin plate spline 函数 插值得到的函数能够将曲面的应变能最小化。用白话说就是基于 thin plate spline 函数的插值方法得到的曲面是所有满足插值条件中最平整光滑的。这一部分的证明用到了泛函分析, Sobolev 空间,广义函数 (Schwartz-Sobolev

分布理论)方面的知识。

### 2 OpenCascade 的实现

在实现中实际使用的 thin plate spline 函数的形式是:

$$\phi_i(u,v) = R_i^d log(R_i)$$

以及  $\phi$  函数的各阶偏导数  $\bar{\phi}$ :  $\phi_u = \frac{\partial}{\partial u}\phi$ ,  $\phi_v = \frac{\partial}{\partial v}\phi$ ,  $\phi_{uv} = \frac{\partial^2}{\partial u\partial v}\phi$  等等。 完整的插值函数是:

$$f(u,v) = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \phi_i + \sum_{j=1}^{M} \beta_j \bar{\phi} + p_d(u,v)$$

其中  $R_i = (u - u_i)^2 + (v - v_i)^2$ ,是坐标点到某个插值坐标点的距离的平方。这里的 log 函数里面的变量是距离的平方,和标准形式的距离有所不同,但是因为 log 里面的指数可以直接拿到前面被自由度变量  $\alpha_i$  吸收进去,所以无妨大碍。

d 是可配置参数,指定次数,默认值是 2. 在 occt 里面实际指定的是 order, 默认值是 3, 等于次数加 1。多项式空间的次数需要大于等于  $R_i$  的次数 d, 参见 [4] 8.3 thin plate spline 函数的 order 等于 d+1.

 $p_d(u,v)$  是关于 u 和 v 的所有次数小于等于 d 的单项式的和。例如,当 d=2 时,

$$p_2(u, v) = \gamma_1 + \gamma_2 u + \gamma_3 v + \gamma_4 u^2 + \gamma_5 uv + \gamma_6 v^2$$

加入多项式是因为对于 thin plate spline 函数来说,如果没有多项式项, 后面形成的线性方程系数矩阵可能不可逆 [5].

这里和标准的 thin plate spline 插值不同的是,还加入了关于  $\phi$  的偏导数的项。这是因为,在指定曲面的约束的时候,有一类约束是关于参数的偏导数的约束,比如我们可以指定需要满足的一条填充曲线的连续性是切向连续。为了满足这类约束,需要加入关于  $\phi$  的偏导数的项,这个理论基础是文献 [6] 提供的(信息来自于文献 [7])。

我们提一下如何构造切向连续的偏导约束。要保证切向连续,实际上就是要让在某点处的法向量和相邻曲面的法向量重合,这也称为  $G^1$  连续。我们要做的是将当前的偏导数向目标法向量投影,然后再将这个投影变换到

当前的法方向上,得到的最终向量就是这个偏导数需要改变的量(需要加一个负号,因为方向反了)。具体的代码实现请参考Plate\_GtoCConstraint类的构造函数。这里为什么不直接用投影向量作为修改量呢?理论上也是可以的,但可能作者希望变换过后的偏导数能大一些,提高计算稳定性。毕竟,我们关心的不是具体的偏导数的大小,而是做了叉积之后形成的法方向要能够和目标法方向相同。

为什么只把需要改变的量作为约束?因为会给出或者计算一个平均曲面作为初始曲面,然后用插值计算的实际上是这个初始曲面和目标约束之间的差曲面。在求最终曲面上的点的时候,是用初始曲面加上插值出来的差曲面。所以,所有的约束都是差值约束,也就是初始曲面上的点或者偏导数需要变化的量。

回到主题,全部的自由度是 N+M+d(d+1)/2。 N 是点约束的个数,M 是偏导约束的个数,d(d+1)/2 是多项式的项数。

N+M 个约束可以给出 N+M 个线性方程,剩下的 d(d+1)/2 个线性方程由以下条件给出:

$$\sum_{i=1}^{N} \alpha_i q(u_i, v_i) = 0$$

其中 q(u,v) 是  $p_d$  中的每一个单项式,正好是 d(d+1)/2 个项。实际上这个地方把  $\gamma_1$  限制为 0 了。

整个线性方程组的系数矩阵是对称的,只需要计算其中的下三角部分, 再拷贝给上三角即可。

u,v 是参数空间的坐标,要插值的坐标 x,y,z 在世界坐标系中。在实现中是进行了 3 次插值,也就是说分别针对 x,y,z 进行插值。

## 3 带有偏导约束条件的插值函数的构造

为了确定偏导约束的插值函数的形式,我们需要观察一下插值函数的 样子。

对于插值函数,我们可以这样看待:每个约束条件  $(x_j,y_j)$  都对应一个插值函数  $\phi(x,x_j) = \phi(||x-x_j||)$ 。

那么,如果有带有偏导的约束条件  $D^{\alpha(j)}$ ,它也会对应(引入)一个插值函数  $D_2^{\alpha(j)}\phi(x,x_i)$ .  $\alpha(j)$  表示第 j 个约束条件的偏导形式,例如  $\alpha(j)=(1,0)$ 

表示对 u 求导 1 次。 $D_2$  下标中的 2 表示这个偏导只针对  $\phi(x,x_j)$  的第 2 个形式参数,因为这个插值函数是  $x_j$  带来的,我们把它看成第 2 个参数  $x_j$  的函数。

如果  $x_j$  对应的约束条件中对参数坐标 u v 的导数次数加起来是奇数的话,最终的导数需要乘一个 -1,因为  $\phi(\|x-x_j\|)$  的第 2 个形式参数前面的系数是 -1. 根据链式求导法则,每对 u 或者 v 求一次导,需要对第 2 个形式参数求一次导,即会产生一个系数 -1.

每个约束条件  $x_i$  会生成插值矩阵的一行。如果  $x_i$  对应的约束条件里含有偏导  $D^{\alpha(i)}$ ,每个插值函数也得施加这个偏导,注意这个偏导要施加到插值函数  $\phi(\|x-x_j\|)$  的第一个形式参数上面。从而这行中的每个矩阵项形式是:  $D_1^{\alpha(i)}D_2^{\alpha(j)}\phi(x_i,x_j)$ 。

多项式约束的每行对应一个插值点约束,一共是 N 行。第 j 行的每个单项式都要施加上对应于插值点  $x_i$  对应的偏导约束  $D^{\alpha(j)}$ 。

参考文献 [6] 比较难以理解。写的更详细的一本参考文献是 [8] 第 16 章。同时这本书也是关于散列数据插值理论方面最好的一本参考书。

### 4 Plate Plate::SolEm 函数

Plate\_Plate::SolEm这个函数是整个实现中最难理解的一块。里面有很多 magic constants. 我一开始看到这里的时候完全摸不着头脑。不过当推导出上一节中给出的实际 thin plate spline 函数的形式之后,这个函数的含义也就明确了:就是求 thin plate spline 函数的各阶偏导数。那些常数都是求偏导的结果中产生的常数。

不过这个函数里还有一个 trick 必须要解释一下。

这个函数在计算的时候,把参数 u,v 变换到了一个标准的区间之内 U=u/du,V=v/dv,应该是 [0,2] 区间。后续所有的计算都是在这个参数 区间内。也就是说它所有的求导都是关于 U,V 的求导。但是,它最终要计算的导数还是关于原始参数 u,v 的导数。我们来看看这其中的差别。

假设原始的表达式是  $u^2$ , 在SolEm中,它把这个表达式看成  $U^2$ , 计算出的导数是 2U=2u/du. 但是实际上SolEm想计算的是关于 u 的导数,  $U^2=u^2/(du)^2$ ,它关于 u 的导数是  $2u/(du)^2$ 。可以观察到,计算出的导数相对于想计算的导数,少乘了一个 1/du.

这也就是为什么在SolEm的最后,返回的结果要乘上ddu和ddv数组里的

值。

可以这样理解: occt 所使用的插值函数实际上是对 u,v 进行了 scaling 之后的函数,即给它们乘上了一个 1/du,1/dv 的系数。

### 5 Plate\_FreeGtoCConstraint

It is still a linear operator: the partial derivative plus projecting the partial derivative to the imposed normal vector at the center point. If this is an exact interpolation, the projection should be 0. But since this is a second-time interpolation, the constraint is relaxed. So the right hand side value is still the "old" partial derivative projected to the imposed normal direction.

But why is the "old" partial derivative reversed (gp\_XYZ du = D1S.Du\*(-1.);) in the constraint? We are computing a "correcting" surface. And this is the projection of the correcting vector.

### 参考文献

- [1] Robert L. Harder and Robert N. Desmarais. Interpolation using surface splines. *Journal of Aircraft*, 9, 1972.
- [2] Nira Dyn. Interpolation of scattered data by radial functions. In *Topics* in *Multivariate Approximation*. 1987.
- [3] Jean Duchon. Splines minimizing rotation-invariant semi-norms in sobolev spaces. In *Constructive Theory of Functions of Several Variables*. 1972.
- [4] Gregory E. Fasshauer. Meshfree Approximation Methods with MATLAB. World Scientific, 2007.
- [5] S. K. Lodha and R. Franke. Scattered data techniques for surfaces. In Scientific Visualization Conference (dagstuhl '97). 1997.
- [6] Wu Zongmin. Hermite-Birkhoff interpolation of scattered data by radial basis functions. *Approximation Theory and its Applications*, 8, 1992.

参考文献 6

[7] A practical guide to radial basis functions. http://num.math.uni-goettingen.de/schaback/teaching/sc.pdf.

[8] Holger Wendland. Scattered Data Approximation. Cambridge University Press, 2005.